

セッション一覧表

平成 22 年 11 月 27 日 (土) ~ 28 日 (日) 九州大学伊都キャンパス

11 月 27 日 (土)	A(313)会場 (3F, 130 名)	B(314)会場 (3F, 50 名)	C(327)会場 (3F, 52 名)	D(326)会場 (3F, 52 名)	E(325)会場 (3F, 63 名)	F(323)会場 (3F, 63 名)
9:24-10:42 AM 前半 I (6 件)	半導体 B 吉武 剛 九大総理工	計測・制御 応用物性 川崎仁晴 佐世保高専	スピン・マグ ネ 佐道 泰造 九大シ情	光、光エレ、量 子エレ 平川 靖之 久留米高専	プラズマ 林 信哉 佐大理工	薄膜・表面 安田 敬 九工大情
10:42-10:50	休憩					
10:50-12:08 AM 後半 II (6 件)	半導体 B 高倉 健一郎 熊本高専	結晶工学 鈴木 芳文 九工大工	半導体 A 佐道 泰造 九大シ情	光、光エレ、量 子エレ 高橋 昭彦 九大医	プラズマ 福澤 剛 北九州高専	薄膜・表面 古川 昌司 九工大情
12:08-13:00	昼 休 み					
13:00-13:20	総会および「応用物理学会九州支部貢献賞」贈呈式 (A 会場)					
13:20-13:30	休憩					
13:30-14:15	特別共通セミナー I「化合物半導体による高機能光・電子デバイスの最前線」(A 会場) (1 件) [Sc-1]					
14:15-14:35	協賛企業講演 (A 会場) の後、休憩					
14:35-16:06 PM 前半 III (7 件)	特別共通セミナー II (A 会場) 「化合物半導体による高機能光・電子デバイスの 最前線」(3 件) [Sc-2 ~ Sc-4]			超伝導 木須 隆暢 九大シ情	プラズマ 内田 儀一郎 九大シ情	薄膜・表面 安田 敬 九工大情
16:06 -16:15	休憩					
16:15-17:59 PM 後半 IV (8 件)	半導体 B 福山 敦彦 宮崎大工	結晶工学 堀江 雄二 鹿大理工	応用物理一般 栗焼久夫 九大シ情	超伝導 小田部 莊司 九工大情 (7 件)→17:46	プラズマ 松田 良信 長大生科	有機・バイオ 古川 昌司 九工大情
17:59-19:00	移動					
19:00-20:30	懇 親 会 (天神ガーデンパレス)					

11 月 28 日 (日)	A 会場	B 会場	C 会場	D 会場	E 会場	F 会場
9:24-10:42 AM 前半 V (6 件)	半導体 B 西岡 賢祐 宮崎大工	ビーム・非晶質 鈴木 芳文 九工大工 (5 件)→10:29	光、光エレ、 量子エレ 中村 大輔 九大シ情	有機・バイオ 林 健司 九大シ情	半導体 A 浅野 種正 九大シ情	薄膜・表面 福山 敦彦 宮崎大工
10:42-10:50	休憩					
10:50-12:08 AM 後半 VI (6 件)	半導体 B 佐竹 昭泰 九工大工 (7 件)→12:21	応用物理一般 原 一広 九大工	光、光エレ、 量子エレ 内海 通弘 有明高専 (5 件)→11:55	有機・バイオ 岡部 弘高 九大工 (5 件)→11:55	半導体 A 中島 寛 九大総理工	薄膜・表面 堀江 雄二 鹿大理工 (4 件)→11:42

各セッションの見方：分科名、座長、座長の所属、() 内は講演件数

講演番号について：例えば、27Dp-10 は 27 日 D 会場午後の 10 番目の講演という意味

△印のついた講演は発表奨励賞申請の講演